

安泰科技股份有限公司投资项目公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

靶材是广泛应用于半导体、磁记录、平面显示、太阳能电池、玻璃、电子、汽车、工模具、装饰等领域的核心材料，市场前景广阔。2011 年全球靶材市场容量约为 400 亿元，市场需求量以每年超过 30%的速度快速增长，其中大部分需求为中高端产品。

靶材属安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）难熔材料及制品业务领域，该产品是公司“十二五”战略规划中重点发展的主导产品之一。2012 年该产品现有产能约 100 吨，实现销售收入约 5,000 万元。目前该产品主要用于工具、汽车、玻璃等中端市场，现有技术装备、生产和作业条件已不能满足靶材中高端市场快速发展的需要。

为实现公司产业升级和产品转型，进一步提升靶材技术水平、迅速扩大产能，满足市场需求，基于现有产业基础，董事会同意投资 27,285 万元在河北省涿州经济开发区国家冶金精细品种工业性试验基地实施“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”，本项目产品定位于中高端镀膜市场，将通过改造原有厂房及新建两部分建设内容，实现新增靶材 358 吨/年生产能力，其中：粉末靶 221 吨/年，熔炼靶 77 吨/年，喷涂靶 60 吨/年。

二、投资项目的基本情况

1、项目建设主要内容

本项目建设内容分改造原有厂房及新建两部分建设内容，将实现新增靶材 358 吨/年生产能力，其中：粉末靶 221 吨/年，熔炼靶 77 吨/年，喷涂靶 60 吨/年。项目达产后正常年度预计实现销售收入 3.8 亿元。

2、建设地点

河北省涿州经济开发区国家冶金精细品种工业性试验基地。

3、建设周期

项目建设期为15个月（2013年7月-2014年9月），达产期3年。

4、投资估算

本项目总投资金额为 27,285 万元，其中：建设投资 19,956.4 万元，生产流动资金 7,328.6 万元。

资金来源：根据国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部《关于稀土稀有金属新材料研发和产业化专项实施方案的复函》（发改办高技【2012】1743号），本项目已列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划并将提供国家补助资金 4,000 万元（具体详见公司于 2012 年 7 月 17 日披露的《安泰科技股份有限公司关于拟投资项目进入国家补助资金拟支持名单的公告》），其余项目所需资金来源为自有资金和银行贷款。

三、项目实施的目的及对公司的影响

1、该项目产品定位于中高端镀膜市场，公司将通过实施该项目建设高水平的高端靶材生产和研发基地，推进靶材产品的升级换代。达产后可为目标市场提供所需的高端靶材产品，打破国外供应商的垄断，提升我国在靶材产业的自主创新能力。

2、实施该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、项目实施的风险

1、技术风险：

虽然公司经过前期的产业发展和技术积累，在靶材领域基本工艺流程成熟，但本项目需要进一步提升靶材的技术和装备水平，且由于下游用户技术要求持续提高，公司需保持本项目投资产品的长久竞争力和生命力，因此存在公司技术无法持续满足下游客户需求的风险。

2、市场风险：

虽然公司靶材产品具有较强的市场需求、产品未来发展前景广阔、客户认可度高，但本项目投资规划进入高端工具、平面显示、磁记录、半导体等高端领域，

随着国内对高端靶材需求的日益增加，在项目投产后公司仍需加大市场开拓力度，将潜在客户转为实际订单，因此存在一定的市场开拓风险

五、备查文件

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 6 日